图 3 是 PLZT9.2/65/35(0.45 毫米宽狭缝的横向光 开关)半波电压与温度的关系曲线,和半波电压大体 相同的 LiNbO₃ 光开关相比,由图 3 可知 PLZT 陶 瓷片的半波电压的温度系数比 LiNbO₃ 晶体小 4 倍。 PLZT 材料的半波电压随温度变化大体为 0.5%/°C, 而 LiNbO₃ 晶体的半波电压随温度的变化为 2%/°C。



a—LN 单晶: 通光长度 23.6 毫米; 电极间 隙 2.5 毫米; b—PLZT 9.2/65/35: 通 光长度 0.29 毫米; 电极间隙 0.45 毫米 因而,若考虑温度的影响,PLZT 的温度系数稳定性比 LiNbO₃ 为好。

在 JGS 双频激光比长仪、JD-16 三米激光测 长机及 JC10~20 米激光工业干涉仪中长期使用表 明, PLZT 调制器和其它电光晶体调制器相比,除了 材料无需定向外,还具有结构轻巧、性能稳定、使用 方便、价格低廉等优点。

本文曾得到复旦大学物理系王兆永老师的指导,以及贵阳新添光学仪器公司的支持,作者在此表 示深切的谢意。

参考文献

- [1] 中国科学院上海硅酸盐研究所透明铁电陶瓷组;
 «物理», 1980, No. 3, 264。
- [2] 中国科学院上海硅酸盐研究所; "PLZT 透明铁电 陶瓷性能及其测量", PLZT 透明铁电陶瓷材料及 应用鉴定会议分报告, 1980年2月。

(中国科学院上海硅酸盐所	倪冠军
	1

何晓明 1980年10月6日收稿)

Pb_{1-x} Sn_x Te 中的 Cd 扩散

Abstract: The results on the diffusion of Cd into $Pb_{0.8} Sn_{0.2}$ Te are given. The methods to reveal the pn junction are compared. The relation between junction depth and diffusion time is presented.

扩散制结方法很多,其中包括杂质扩散,组分扩 散(CID,退火)等。

因为采用组份 Te 过量为源材料生长的 非掺杂 Pb_{1-x} Sn_x Te 单晶,是空穴浓度很高的 p-型材料, 所以杂质扩散制造 p-n结,关键是选取合适的施主 杂质,目前已确定的元素有 II 族——Zn、Cd; III 族 ——Al、Ga、In; V 族——Bi、Sb 等。其中采用 Cd、Sb 杂质源已获得性能较好的 LTT 激光器件。

本文报导 Cd 在 Pb_{0.8} Sn_{0.2} Te 中扩散的一些实验结果。

在富 Te 条件下生长的 Pb_{1-s} Sn_s Te 晶体中存 在着大量金属空位,由于这些电学上活跃的点缺陷 存在,造成了很高的空穴载流子浓度。Cd 作为一个 很活跃的施主杂质扩散到 PbSnTe 晶体中,填充在 晶格中的金属空位上,随着 Cd 浓度的增加,将导致 生长出来的晶体中的受主浓度降低。在一定 Cd 蒸 气压下,使 Cd 扩散深度内的这部份材料从 p-型转 变成 n-型,直到金属空位全被 Cd 原子填满时,电子 浓度达到饱和。

实验所用衬底材料为 p-Pb₀ ₈Sn_{0.5}Te 单晶,晶体 取向(100),空穴浓度 ~5×10¹⁸/厘米³。扩散前用 W₁ 金刚石研磨膏机械抛光,获得一个基本上无损伤 的表面,然后进行丙酮、乙醇、去离子水超声清洗。 封管前再在盐酸中浸泡数分钟,取出清洗烘干与一 定量的 Cd 杂质真空密封(真空度~1×10⁻⁵ 托)在 体积为 7~8 厘米³ 的高纯石英管中。封好的管子放 在 450°C 炉中扩散 1~3 小时。

根据[8]的实验数据,按理想气体定律,由门得

• 46 •

雷业夫-克拉珀龙公式:

$$PV = \frac{m}{n} RT \tag{1}$$

当取: V=8 厘米³; m=0.5 毫克; μ=112.4(Cd 分 子量); T=273+450=723 K 时, 计算得:

Pod≈3×10-2大气压。

这样的 Cd 蒸气压值完全可以使扩散层转换成 n-型。

扩散好的片子取出后,首先用热探针进行检验, 证明导电类型已由 p-型转变成 n-型,然后再用 腐 蚀解理面的方法确定扩散结的深度。

我们曾用三种方法显结,一种是 Norr 腐蚀,一种是 NaOH+Na₂S₄O₈ 腐蚀液,一种是 K₃Fe(CN)₆₀ 其中前二种方法虽然都能显示出 p-n结,但不够理想。Norr 腐蚀对片子有腐蚀,不易准确知道结深; NaOH+Na₂S₄O₈ 腐蚀液腐蚀后的解理面上易出现 密集的腐蚀坑,结线不甚清楚。而第三种腐蚀液是 比较理想的,显出的 p-n结结线非常清楚。图1为 显结照片。图2为结深同扩散时间的关系,在我们 实验条件下结深 d 为:

(t为时间)

 $d \sim 40\sqrt{t}$

p-n结 图1 解理面腐蚀照片 70-60-50-结深(微米) 40 30 20-10-Ó 0 5 15 2 25 时间(小时)

图2 扩散深度与扩散时间的关系

在富 Cd 气压下,我们还观察到 Cd 与 PbSnTe 合金,图 3 为扩散后片子表面合金相貌。



图 3 Cd 与 PbSnTe 表面合金相貌

采用范德堡法测量了 77 K⁻下的载流子浓度 $n \sim$ 3.57×10¹⁸/厘米³(是对于 D_{027} 样品, Cd~0.6 毫克; $T = 450^{\circ}$ C: t = 3小时; d = 70 微米)。

最后,我们将扩散片,扩散一面用 W_1 研磨膏抛 光,背面用 M_5 金刚砂研磨,使片子减薄到 140 微米 左右,n侧和 p 侧分别电镀 An, In; Pt, An, In 作 为欧姆接触,作成二极管,装在金属杜瓦瓶测量了 77 K下的伏-安特性,图 4 为 x-y 函数记录仪记下的 伏-安特性曲线。



图4 扩散二极管伏-安特性曲线

通过上述实验,我们看到,只要适当选取 Cd 蒸 气压及扩散温度,就不难在 Pb_{1-x} Sn_x Te 晶体中获 得 *p*-n 结。

本工作由华北光电所提供了 完美的 LTT 单晶 片;上海技物所俞振中同志为我们测量了电子浓度, 在此表示感谢。

参考文献

. 47 .

[1] J. F. Butler; EOSD, 1976, 8, No. 4, 35~39.

- [2] J. F. Butler; EOSD, 1977, 31, No. 7, 33~37.
- [3] E. Siberg et al.; Appl. Phys. Lett., 1977, 31, No. 10, 669~701.
- [4] J. N. Walpole et al.; Appl. Phys. Lett., 1973, 23, No. 11, 620~622.
- [5] Wayne Lo.; Appl Phys. Lett., 1976, 28, No. 3, 154~156.
- [6] G. A. Autcliff; Appl. Phys. Lett., 1970, 17, No.

7, 290.

- [7] Wayne Lo. et al.; Appl. Phys. Lett., 1978, 33, No. 11, 938~940.
- [8] K. J. Linden; J. Electronchem. Soc., 1973, 120, No. 8,1131~1134.
 - (中国科学院上海光机所 朱筱春 曹根娣 杨建群 王海龙 1981年4月20日收稿)

强激光作用于靶材时冲量的测量方法

Abstract: Impulse is always produced when a high energy pulsed laser beam irradiates solid targets. The present paper describes two methods for impulse measurement. Some preliminary measurements for CO_2 laser irradiated aluminum targets have been made.

、激光测速刚体转矩法

一个绕固定轴转动的刚体靶,受 TEA CO₂ 脉冲激光的辐照,当激光功率密度达到一定值时,蒸气从靶喷射出来,并伴随有空气击穿,产生激光维持爆震波。它们给靶以冲量矩,使靶由静止状态在一个瞬间达到某一转速 W_i。此时,靶所受冲量矩为:

 $M \Delta t = f L \Delta t = I(W_i - W_0) = I W_i$ 从而其冲量为:

$$f \Delta t = I W_l / L \tag{1}$$

式中 M 为力矩; f 为作用力; 4t 为作用时间; L 为 力臂,即由光斑中心到转轴的距离; I 为转动惯量。

激光测转速实验如图1所示。转轴上装上仪表 用钻石轴承,转动刚体设计成轴对称形。由转轴向 外伸出两个臂,在臂的端部装上靶。



图 1 冲量矩法实验装置示意图 1-轴承; 2-靶; 2-管膀; 4-转轴; 5-He-Ne 激光测试通孔; 6-框架

48 .

用 He-Ne 激光器测量转速的方块图 如图 2 所示。在转轴 2 处通过轴心钻一个小的通孔, He-Ne 激光器发出的光穿过这个小孔, 照到一个光电二极 管上。转轴每转过 \$\pi \$\mu\$ \$\mu\$ \$\pi\$ \$\p



图 2 转速测试系统方块图 1—He-Ne 激光器; 2—测试光通孔; 3—转轴; 4—光电二极管; 5—电源; 6—示波器

激光辐照静止的靶,对靶产生一个冲力f。,它的 起始时间为to,结束时间为to,由于力f。对靶的作 用,在to时刻,靶及其转轴得一转速Wio若忽略摩 擦和空气阻力,则Wi应是一个常量。但由于摩擦和 空气阻力的存在转速不断衰减。假定转速为线性衰 减,则可以用转过前后两个半圈所用的时间之差